



Seminario Itinerante sobre el sistema de registro del diseño en China

- **Seminario sin coste de inscripción**
- **Inscripción en línea**
www.oepm.es
- **Idioma del Seminario: Chino con traducción al castellano**

22 de marzo de 2010

**OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y
MARCAS**

**Paseo de la Castellana, 75
Madrid 28046**

AGENDA

| | | |
|------------------------------|---|------|
| 09:00-09:30 | Inscripción de participantes | |
| 09:30-10:00 | Palabras de apertura Representante OEPM Representante OAMI Representante SIPO | |
| 10:00-10:45 | El sistema chino de dibujos y modelos – Organización y el contexto legal <ul style="list-style-type: none">• Introducción general de SIPO, su organización• El contexto legal (en particular los cambios introducidos en la nueva Ley de Patentes y el Reglamento de Ejecución) | SIPO |
| 10:45-11:00 | Sesión de preguntas | |
| 11:00-11:15 | (Pausa Café) | |
| 11:15-12:00 | El sistema chino de dibujos y modelos – El sistema de registro <ul style="list-style-type: none">• ¿Cómo solicitar un diseño? (el uso del sistema electrónico)• Los requisitos para solicitar un diseño• La práctica de examen incluyendo ejemplos• Estadísticas de solicitud y registro• Tiempos de procedimiento (desde la solicitud hasta el registro) | SIPO |
| 12:00-12:15 | Sesión de preguntas | |
| 12:15-13:00 (hasta 15:15) | El sistema chino de dibujos y modelos – Sistema de Reexamen y Anulación <ul style="list-style-type: none">• Como reexaminar una decisión ante la Sala de Reexamen de Patentes (PRB)• La Práctica de Reexamen (incluyendo ejemplos y casos)• ¿Cómo solicitar una anulación ante el PRB?• La práctica de anulación (incluyendo ejemplos y casos)• Estadísticas y tiempos de procedimiento ante el PRB | SIPO |
| 13:00-13:15 | Sesión de preguntas | |
| 13:15-14:15 | (Almuerzo) | |
| 14:15-15:15 | Continuación del sistema chino de dibujos y modelos – Sistema de Reexamen y Anulación: | SIPO |
| 15:15-15:45 | Comparación entre el sistema chino de registro de dibujos y modelos y el sistema comunitario: | OAMI |
| 15:45-16:00 | (Pausa Café) | |
| 16:00-16:30 | Continuación de la comparación del sistema chino de registro de dibujos y modelos y el sistema comunitario | |
| 16:30-17:15 | Sesión de preguntas entre participantes, expertos y el representante de la industria Moderador: representante OEPM o representante OAMI | |
| 17:15- 17:30 | Clausura del seminario: Representante OAMI Representante SIPO Representante OEPM | |
| | Final | |